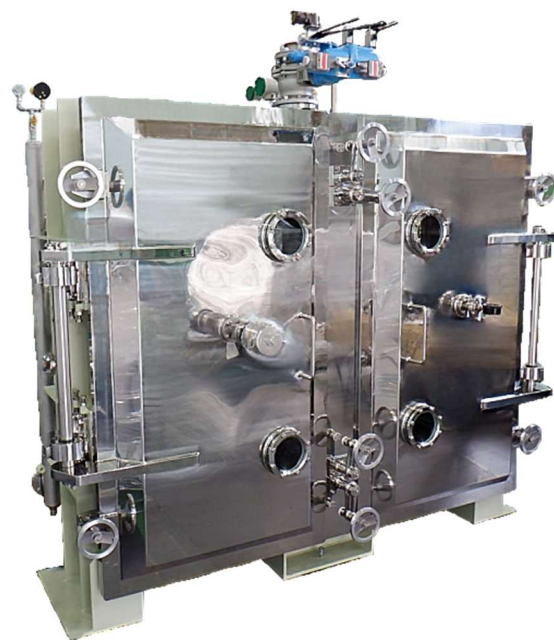


箱型棚式真空乾燥機

粉、液、および高粘度の物質を効率的に乾燥させます。原料を入れたトレイを真空容器内部の棚に設置し、加熱しながら乾燥します。

容器内の棚は、それぞれが温水または蒸気の通る加熱板棚になっており、伝熱と輻射による間接加熱で乾燥を促進します。

用途：医薬品、食品、化学工業薬品、電子材料等



FEATURE

箱型棚式真空乾燥機の特徴

- ☒ 真空下での低温乾燥のため、熱に弱い原料や酸化を嫌う原料の乾燥が可能
- ☒ 高真空での処理により、製品の含水率をきわめて低く抑えることができる
- ☒ 粉粒状物だけでなく、液状物から高濃度・高粘度物まで対応
- ☒ 静置乾燥のため、振動や摩擦に弱い原料の乾燥にも好適
- ☒ 超薄型の加熱板棚により、乾燥機も超コンパクト
- ☒ 温度コントロールが容易。温度むらがない
- ☒ 溶剤の回収が容易
- ☒ 強酸物・金属を嫌う原料も、特殊材料や樹脂ライニングにより処理できる

型式表記

VSD - 10.08 x 10 N - R 1 M 2 S 4 H 2

機種

庫内幅

庫内奥行

(全)棚段数

室数

主要部材質

表面処理

熱源

①

※ 10=1m

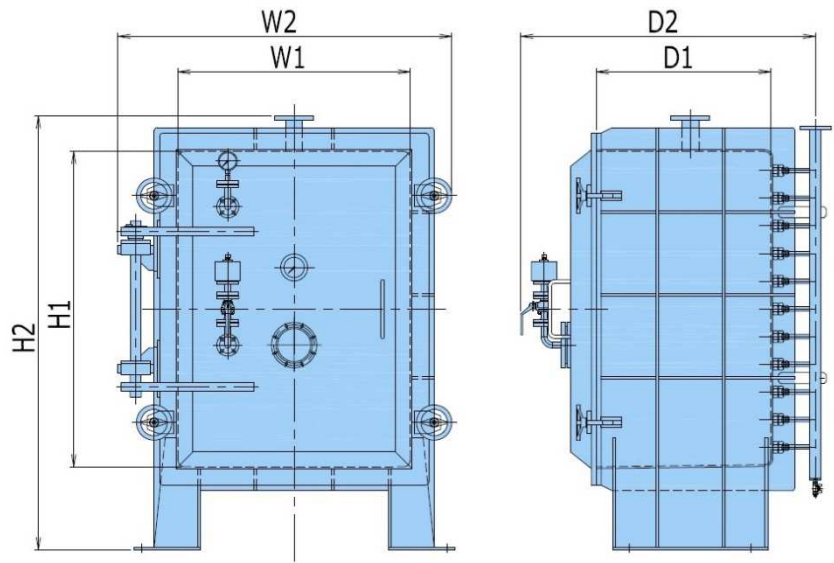
②

③

④

	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 機種	VSD	箱型	VRD	丸型		
② 主要部材質 (接粉部/ジャケット)	1	SS400	2	SUS304	3	SUS316
	4	SUS316L	5	特殊		
③ 表面処理	1	No.1/なし	2	パフ#200	3	パフ#320
	4	パフ#400	5	特殊		
④ 熱源	1	蒸気	2	温水	3	熱媒
	4	熱風	5	電気	6	冷水

標準仕様と外形図



型式	仕様		乾燥室寸法 (mm)			据付寸法 (mm)		
	仕込量 L	(有効) 棚段数	W1	D1	H1	W2	D2	H2
VSD-05.07-N7	45	6	550	790	700	900	1500	1250
VSD-05.07-N11	75	10	550	790	1100	900	1500	1650
VSD-10.07-N11	150	10	1050	790	1100	1500	1500	1650
VSD-10.07-N16	225	15	1050	790	1600	1500	1500	2150
VSD-15.12-N16	490	15	1500	1200	1600	1900	1900	2150
VSD-18.12-N16	650	15	1850	1200	1600	2400	1900	2150

※ 仕込量はトレイ上に厚さ約 25mm 積載した場合の量、据付寸法は扉を閉じた状態の寸法を示します。

 **富士互機株式会社**
<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社
営業本部

〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店

岡山支店

〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189